

年月日

21 10 06

ページ

12

N.O.

ルケオ（東京都板橋区、吉村健太郎社長）は、シリコンウエハーの残留応力を測定する近赤外歪検査器「フルオートストレインAI LSM-910 OWNIR」写真を発売した。近赤外光で非透明素材を透過し、有色樹脂成形品などの

30ナノ～3000ナノメートル（ナノは1億分の1）の歪みを捉える。消費税抜きの価格は1台800万円。半導体や樹脂成形品などに限られていて、これまでに初年度12台の販売を目指す。従来は偏光板2枚で検査対象を挟んで歪みを捉える際、可視光を

量産品としては同社最大級となる直径100ミリの偏光板の安定化で有効測定サイズは直径100ミリと広く

以下の異なる三つの近赤外光と回転角度で歪みを算出する方式を開発し、新製品で採用した。



以下短時間でカメラを使った面一括測定を可能にした。画像処理ソフトも改良し、12ミリのシリコンウエハー

なり、1分

シリコンウエハー向け 残留応力を測定

ルケオ

以下の短時間でカメラを使った面一括測定を可能にした。画像処理ソフトも改良し、12ミリのシリコンウエハー